# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2003-059759

(43)Date of publication of application: 28.02.2003

(51)Int.CI.

H01G 4/30 H01G 4/12

(21)Application number: 2001-247347

(71)Applicant: MURATA MFG CO LTD

(22)Date of filing:

16.08.2001

(72)Inventor: KATO KOJI

108

**OMORI NAGATO** 

# (54) MULTILAYER CERAMIC ELECTRONIC COMPONENT AND ITS MANUFACTURING METHOD (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a manufacturing method for a multilayer ceramic electronic component, which can prevent the occurrence of defects in external appearance and structure in a debinding process. SOLUTION: A ceramic green sheet 100 is made by molding ceramic slurry. An internal electrode 102 is made on the main surface of the ceramic green sheet 100 by giving conductive paste, and a step absorbing layer 104 is made by giving ceramic paste. The mixing ratio of binder to ceramic in ceramic paste is made smaller than that of binder to ceramic in ceramic slurry so that the absorptivity of the internal electrode 102 and that of the step absorbing layer 104 in the debinding process may be roughly the same.

### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

16.01.2004

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2003-059759

(43) Date of publication of application: 28.02.2003

(51)Int.CI.

H01G 4/30

H01G 4/12

(21)Application number: 2001-247347

(71)Applicant: MURATA MFG CO LTD

(22)Date of filing:

16.08.2001

(72)Inventor: KATO KOJI

**OMORI NAGATO** 

# (54) MULTILAYER CERAMIC ELECTRONIC COMPONENT AND ITS MANUFACTURING METHOD

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a manufacturing method for a multilayer ceramic electronic component, which can prevent the occurrence of defects in external appearance and structure in a debinding process.

SOLUTION: A ceramic green sheet 100 is made by molding ceramic slurry. An internal electrode 102 is made on the main surface of the ceramic green sheet 100 by giving conductive paste, and a step absorbing layer 104 is made by giving ceramic paste. The mixing ratio of binder to ceramic in ceramic paste is made smaller than that of binder to ceramic in ceramic slurry so that the absorptivity of the internal electrode 102 and that of the step absorbing layer 104 in the debinding process may be roughly the same.

2 104

| 100 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106

**LEGAL STATUS** 

[Date of request for examination]

16.01.2004

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開2003-59759

(P2003-59759A)

(43)公開日 平成15年2月28日(2003.2.28)

(51) Int.Cl.7		識別記号	F I	テーマコード(参考)
H01G	4/30	3 1 1	H01G 4/30	311F 5E001
	4/12	364	4/12	364 5E082

## 審査請求 未請求 請求項の数5 OL (全 8 頁)

(21)出願番号	特願2001-247347(P2001-247347)	(71)出願人	000006231	
			株式会社村田製作所	
(22)出顧日	平成13年8月16日(2001.8.16)		京都府長岡京市天神二丁目26番10号	
		(72)発明者	加藤浩二	
			京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式	
			会社村田製作所内	
		(72)発明者	大森 長門	
			京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式	
			会社村田製作所内	
		(74)代理人	100079577	
			弁理士 岡田 全啓	
			最終頁に続く	

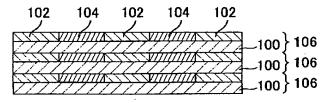
### (54) 【発明の名称】 積層セラミック電子部品およびその製造方法

### (57)【要約】

【課題】 脱バインダエ程において外観構造欠陥の発生を防止することができる、積層セラミック電子部品の製造方法を提供する。

【解決手段】 セラミックスラリを成形することによって、セラミックグリーンシート100が形成される。セラミックグリーンシート100の主面上には、導電性ペーストを付与することによって内部電極102が形成される。脱バインダエ程における内部電極102および段差吸収層104の収縮率がほぼ同じになるように、セラミックペーストにおけるセラミックに対するバインダの混合比は、セラミックスラリにおけるセラミックに対するバインダの混合比より小さくされる。

108



### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 セラミックスラリ、導電性ペーストおよびセラミックペーストをそれぞれ用意する工程、

前記セラミックスラリを成形することによって形成されたセラミックグリーンシートと、前記セラミックグリーンシートの主面上に部分的に前記導電性ペーストを付与することによって形成された内部電極と、前記内部電極の厚みによる段差を実質的になくならせるように前記セラミックグリーンシートの前記主面上であって前記内部電極が形成されない領域に前記セラミックペーストを付与することによって形成された段差吸収層とを備える複合構造物を形成する工程、

複数の前記複合構造物を積み重ねることによって、生の 積層体を形成する工程、

前記生の積層体からバインダを脱する脱バインダエ程、 および前記生の積層体を焼成する工程を備える、積層セ ラミック電子部品の製造方法において、

前記脱バインダエ程における前記内部電極および前記段 差吸収層の収縮率がほぼ同じになるように、前記セラミックペーストにおけるセラミックに対するバインダの混 合比を前記セラミックスラリにおけるセラミックに対す るバインダの混合比より小さくしたことを特徴とする、 積層セラミック電子部品の製造方法。

【請求項2】 前記セラミックペーストのセラミック体 積濃度が前記セラミックスラリのセラミック体積濃度の 1.02~1.30倍である、請求項1に記載の積層セラミック電子部品の製造方法。

【請求項3】 前記セラミックペーストのバインダおよび前記セラミックスラリのバインダとして、同じポリアセタール類が用いられる、請求項1または請求項2に記載の積層セラミック電子部品の製造方法。

【請求項4】 前記セラミックペーストにおけるセラミックおよび前記セラミックスラリにおけるセラミックは 組成が等しい、請求項1ないし請求項3のいずれかに記載の積層セラミック電子部品の製造方法。

【請求項5】 請求項1ないし請求項4にいずれかに記載の積層セラミック電子部品の製造方法で製造された、 積層セラミック電子部品。

# 【発明の詳細な説明】

# [0.001]

【発明の属する技術分野】この発明は積層セラミック電子部品およびその製造方法に関し、特にセラミック層間に内部電極を有する、たとえば積層セラミックコンデンサや積層インダクタ、積層バリスタなどの積層セラミック電子部品およびその製造方法に関する。

#### [0002]

【従来の技術】近年、移動体通信機器をはじめとする電子機器は、小型化かつ軽量化が進み。 たとえげ諸属わら

ンデンサである場合には、小型化または薄型化かつ大容量化の要求が高まっている。図4はこの発明の背景となる従来の積層セラミックコンデンサの一例を示す図解図である。図4に示す積層セラミックコンデンサ1は、直方体状のコンデンサ素子2を含む。コンデンサ素子2は、複数の内部電極3が誘電体からなるセラミック層4を介して重なり合うように配置され、かつ、交互に両端部に引き出されている。このコンデンサ素子2の両端部には、外部電極5a、5bがそれぞれ形成されている。一方の外部電極5aは1層おきの内部電極3に接続される。

【0003】積層セラミックコンデンサを製造しようと する場合、典型的には、誘電体セラミック粉末、有機バ インダ、可塑剤および有機溶剤を混合してセラミックス ラリが作製される。このセラミックスラリを、樹脂等の 支持体上で、シート状となるように成形することによっ て、セラミックグリーンシートが作製される。そして、 このセラミックグリーンシートが乾燥される。次に、上 述の乾燥したセラミックグリーンシートの主面上に、互 いに間隔を隔てた複数のパターンをもって、導電性ペー ストをスクリーン印刷によって付与し、これを乾燥する ことによって、内部電極が形成される。次に、内部電極 7が形成されたセラミックグリーンシート6が支持体か ら剥離され、適当な大きさに切断された後、図5に一部 を示すように、所定の枚数だけ積み重ねられる。さら に、この積み重ねられた物の上下に、内部電極を形成し ていないセラミックグリーンシートが所定の枚数だけ積 み重ねられることによって、生の積層体が作製される。 この生の積層体は、積層方向にプレスされた後、個々の 積層セラミックコンデンサのための積層体チップとなる べき大きさに切断され、次いで、積層体チップからバイ ンダを脱する脱バインダエ程を経た後、積層体チップを 焼成する焼成工程に付され、最終的に積層体チップに外 部電極が形成されることによって、積層セラミックコン デンサが完成される。このような積層セラミックコンデ ンサにおいて、その小型化または薄型化かつ大容量化に 対する要求を満足させるためには、セラミックグリーン シート6および内部電極7の多層化およびセラミックグ リーンシート6の薄層化を図ることが必要となってく る。しかしながら、上述のような多層化および薄層化が 進めば進むほど、内部電極7の各厚みの累積の結果、内 部電極フが位置する部分とそうでない部分との間、また は、内部電極フが積層方向に比較的多数配列されている 部分とそうでない部分との間での厚みの差がより顕著に なる。そのため、たとえば、図6に示すように、得られ た積層体チップ8の外観に関しては、その一方主面が凸 **州レたるようた変形が生じてしまう 猪属体チップRに** 

7しか積層方向に配列されていない部分においては、プレス工程の際に比較的大きな歪みがもたらされており、また、セラミックグリーンシート6間の密着性が劣っているため、焼成時に引き起こされる内部ストレスによって、デラミネーションや微小クラックなどの構造欠陥が発生しやすい。また、図6に示すような積層体チップ8の変形は、内部電極7を不所望に変形させる結果を招き、これによって、ショート不良が生じることがある。このような不都合は、積層セラミックコンデンサの信頼性を低下させる原因となっている。

【0004】上述のような問題を解決するためには、た とえば、図7に示すように、セラミックグリーンシート 6上の内部電極7が形成されていない領域に、段差吸収 層9を形成し、この段差吸収層9よって、セラミックグ リーンシート6上での内部電極7の厚みによる段差を実 質的になくならせることが、たとえば、特開昭56-9 4719号公報、特開平3-74820号公報、特開平 9-106925号公報などに開示されている。上述の ように、段差吸収層9を形成することによって、図7に 一部を示すように、生の積層体を作製したとき、内部電 極7が位置する部分とそうでない部分との間、または、 内部電極7が積層方向に比較的多数配列されている部分 とそうでない部分との間での厚みの差が実質的に生じな くなる。そのため、図8に示すように、得られた積層体 チップ8において、図6に示すような不所望な変形が生 じにくくなる。その結果、前述したようなデラミネーシ ョンや微小クラックなどの構造欠陥および内部電極の変 形によるショート不良といった問題を生じにくくするこ とができ、得られた積層セラミックコンデンサの信頼性 を高めることができる。

# [0005]

【発明が解決しようとする課題】上述のような積層セラ ミックコンデンサの製造方法において、セラミックグリ ーンシートと段差吸収層との間では、焼結性をできるだ け一致させるために、各々の組成の共通化を図るという ことが一般的な考え方である。特開平9-106925 号公報には、セラミックグリーンシートのためのセラミ ックスラリを、誘電体セラミック粉末と有機バインダと 低沸点の第1の有機溶剤とを混合することにより作製 し、これをセラミックグリーンシートの成形のために用 いるとともに、このセラミックスラリに対して、上述の 第1の有機溶剤の沸点より高沸点の第2の有機溶剤を加 えて混合した後、加熱し、低沸点の第1の有機溶剤を高 沸点の第2の有機溶剤に置換することにより、段差吸収 - 層のためのセラミックペーストを作製することが開示さ れている。この場合、セラミックペーストのバインダの 量は、セラミックスラリのバインダの量と同じになる。 このため カラミックペーストが涂布すたけ印刷される

デラミネーションなどの外観構造欠陥の発生を招く。上述のような問題は、積層インダクタや積層バリスタなど他の積層セラミック電子部品の製造方法においても存在する。

【0006】それゆえに、この発明の主たる目的は、脱バインダエ程において外観構造欠陥の発生を防止することができる、積層セラミック電子部品の製造方法およびこの製造方法によって製造された積層セラミック電子部品を提供することである。

### [0007]

【課題を解決するための手段】この発明にかかる積層セ ラミック電子部品の製造方法は、セラミックスラリ、導 電性ペーストおよびセラミックペーストをそれぞれ用意 する工程と、セラミックスラリを成形することによって 形成されたセラミックグリーンシートと、セラミックグ リーンシートの主面上に部分的に導電性ペーストを付与 することによって形成された内部電極と、内部電極の厚 みによる段差を実質的になくならせるようにセラミック グリーンシートの主面上であって内部電極が形成されな い領域にセラミックペーストを付与することによって形 成された段差吸収層とを備える複合構造物を形成する工 程と、複数の複合構造物を積み重ねることによって、生 の積層体を形成する工程と、生の積層体からバインダを 脱する脱バインダエ程と、生の積層体を焼成する工程と を備える、積層セラミック電子部品の製造方法におい て、脱パインダエ程における内部電極および段差吸収層 の収縮率がほぼ同じになるように、セラミックペースト におけるセラミックに対するバインダの混合比をセラミ ックスラリにおけるセラミックに対するバインダの混合 比より小さくしたことを特徴とする、積層セラミック電 子部品の製造方法である。この発明において、セラミッ クペーストにおけるセラミックに対するパインダの混合 比をセラミックスラリにおけるセラミックに対するバイ ンダの混合比より小さくするのは、脱バインダエ程にお いてデラミネーションなどの外観構造欠陥の発生を防止 するためである。このようにセラミックスラリとセラミ ックペーストとのバインダの量に差異を付与するのは、 セラミックスラリとセラミックペーストとの製造工程を 別々とすることで容易に実現できる。この発明にかかる 積層セラミック電子部品の製造方法では、セラミックペ ーストのセラミック体積濃度がセラミックスラリのセラ ミック体積濃度の1.02~1.30倍であることが好 ましい。ここで、セラミックペーストのセラミック体積 濃度とは、セラミックペーストにおいて、たとえば、セ ラミックとしてのセラミック粉体と樹脂成分との体積に 対するセラミックとしてのセラミック粉体の体積の濃度 を意味する。また、セラミックスラリにおけるセラミッ クの休辞漕度とけ カラミックスラリにおいて たレラ

の濃度を意味する。セラミックペーストのセラミック体 積濃度(以下、セラミックを顔料として、pigmernt vol ume concentration (顔料体積濃度)「PVC」で表 す。)がセラミックスラリのPVCの1.02~1.3 O倍であることが好ましいのは、セラミックペーストの PVCがセラミックシートのPVCの1.02未満で は、脱パインダ時の収縮量の違いによりデラミネーショ ンが発生し、セラミックペーストのPVCがセラミック シートのPVCの1.30倍を超えると、焼成時の焼結 収縮タイミングの不一致によりデラミネーション、クラ ックなどの内部構造欠陥が発生するためである。また、 この発明にかかる積層セラミック電子部品の製造方法で は、セラミックペーストのバインダおよびセラミックス ラリのパインダとして、たとえば、同じポリアセタール 類が用いられる。このポリアセタール類には、たとえ ば、ポリビニルアルコールやポリビニルブチラールなど がある。このようにセラミックペーストのパインダおよ びセラミックスラリのバインダに同じポリアセタール類 を用いることにより、生の積層体において、たとえばプ レス工程による物理的接着に加えて、バインダ同士の相 互拡散による接着により、より高い層間密着力が得られ る。これにより、生の積層体を生の積層体チップに切断 した後のはがれが発生しない。さらに、この発明にかか る積層セラミック電子部品の製造方法では、セラミック ペーストにおけるセラミックおよびセラミックスラリに おけるセラミックは組成が等しいことが好ましい。この ようにセラミックペーストにおけるセラミックおよびセ ラミックスラリにおけるセラミックの組成を等しくする ことによって、生の積層体において、セラミック同士の 相互拡散による接着により、より高い層間密着力が得ら れる。この発明にかかる積層セラミック電子部品は、こ の発明にかかる積層セラミック電子部品の製造方法で製 造された、積層セラミック電子部品である。

【0008】この発明の上述の目的、その他の目的、特 徴および利点は、図面を参照して行う以下の発明の実施 の形態の詳細な説明から一層明らかとなろう。

#### [0009]

【発明の実施の形態】図1はこの発明にかかる積層セラミックコンデンサの製造方法で製造される積層セラミックコンデンサの一例を示す図解図である。図1に示す積層セラミックコンデンサ10は、直方体状のコンデンサ素子12は、複数の内の電極14が誘電体からなるセラミック層16を介して重なり合うように配置され、かつ、交互に両端部に引き出されている。このコンデンサ素子12の両端部には、外部電極18a、18bがそれぞれ形成されている。一方の外部電極18aは1層おきの内部電極14に接続され、他方の外部電極18bにはいの内部電極14に接続され

の製造方法について説明する。

【 0 0 1 1】まず、セラミックグリーンシートを得るためのセラミックスラリ、内部電極を得るための導電性ペーストおよび段差吸収層を得るためのセラミックペーストが、それぞれ用意される。

【0012】上述のセラミックスラリからセラミックグリーンシートを得るためには、剥離剤としてのシリコーン樹脂などによってコーティングされたたとえばポリエステルフィルムのような支持体上で、セラミックスラリがドクターブレード法などによって成形され、次いで乾燥される。この場合、セラミックグリーンシートの厚みは、たとえば数 $\mu$ mとされる。

【0013】セラミックグリーンシートの主面上には、複数箇所に分布するように部分的に、内部電極が形成される。内部電極は、たとえば、スクリーン印刷などによって導電性ペーストを付与し、これを乾燥することによって形成される。内部電極は、それぞれ、所定の厚みを有している。したがって、セラミックグリーンシート上には、内部電極の厚みによる段差がもたらされる。

【0014】次に、上述した内部電極の厚みによる段差を実質的になくならせるように、セラミックグリーンシートの主面上であって、内部電極が形成されていない領域に、段差吸収層が形成される。段差吸収層は、内部電極のネガティブパターンをもって、前述したセラミックペーストを印刷または塗布して付与することにより形成され、次いで乾燥される。

【0015】なお、上述の説明では、内部電極を形成した後に段差吸収層を形成したが、逆に、段差吸収層を形成した後に内部電極を形成するようにしてもよい。

【0016】上述のようにして、支持体上に、セラミックグリーンシート100と内部電極102と段差吸収層104とを備える複合構造物106が形成される。このように支持体上に形成された複合構造物106が、複数用意される。

【0017】次に、これらの複合構造物106が支持体から剥離された後、適当な大きさに切断され、所定の枚数だけ積み重ねられる。さらに、この積み重ねられた物の上下に、内部電極および段差吸収層が形成されていないセラミックグリーンシートを積み重ねることによって、その一部を図2に示すように、生の積層体108が作製される。

【0018】この生の積層体108は、積層方向にプレスされた後、個々の積層セラミックコンデンサのための図3に示す積層体チップ110となるべき大きさに切断される。次いで、積層体チップ110は、積層体チップ110からバインダを脱する脱バインダ工程を経た後、積層体チップ110をたとえば1200~1300℃程度で性成する性成工程に付きれ、最終的に護層体チップ

【0019】(実施例1)セラミックスラリは、誘電体 セラミック粉末100重量部、バインダとしてのポリビ ニルブチラール樹脂 13重量部、低沸点の有機溶剤70 重量部および可塑剤3重量部をボールミルに投入し、2 O時間湿式混合を行って調整した。そして、このセラミ ックスラリに対して、ドクターブレード法を適用して、 厚さ3μmのセラミックグリーンシート100を支持体 上に成形した。セラミックグリーンシート100の乾燥 は、80℃で、5分間行った。また、セラミックペース トは、セラミックスラリに用いられる誘電体セラミック 粉末と同じ組成の誘電体セラミック粉末100重量部、 有機パインダ6重量部、テルピネオール100重量部お よび添加剤2重量部を混合した後、3本ロールでよく混 ぜて調整した。したがって、実施例1では、セラミック ペーストのセラミックに対するバインダの量は、セラミ ックスラリのセラミックに対するバインダの量より7重 量部少ない。導電性ペーストとしては、AgおよびPb の合金からなる導電性粉末と、有機パインダと、Ag金 属レジネートと、有機溶剤とを3本ロールで混練した 後、粘度調整を行った。セラミックグリーンシート10 Oの主面上には、内部電極 1 O 2 がたとえば約 1. 5 μ mの厚みをもって形成される。内部電極102は、たと えば、スクリーン印刷などによって導電性ペーストを付 与し、これを乾燥することによって形成される。内部電 極102は、それぞれ、所定の厚みを有している。した がって、セラミックグリーンシート100上には、内部 電極102の厚みによる段差がもたらされる。次に、上 述した内部電極102の厚みによる段差を実質的になく ならせるように、セラミックグリーンシート100の主 面上であって、内部電極102が形成されていない領域 に、段差吸収層104が形成される。段差吸収層104 は、内部電極102のネガティブパターンをもって、前 述したセラミックペーストを印刷または塗布して付与す ることにより形成され、次いで乾燥される。上述のよう にして、支持体上に、セラミックグリーンシート100 上に内部電極102および段差吸収層104が形成され た複合構造物106が、形成される。このように支持体 上に形成された複合構造物106が、複数用意される。 これら複合構造物106は、支持体から剥離された後、 適当な大きさに切断され、所定の枚数だけ積み重ねられ る。さらに、その積み重ねられた物の上下に、内部電極 102および段差吸収層104が形成されていないセラ ミックグリーンシート100を積み重ねることによっ て、生の積層体108が作製される。この生の積層体1 08は、積層方向にプレスされた後、個々の積層セラミ

ックコンデンサのための積層体チップ110となるべき 大きさに切断される。

【0020】(比較例1)比較例1のセラミックスラリは、実施例1のセラミックスラリと同一のものを使用した。また、セラミックペーストとしては、上記のセラミックスラリに沸点が220℃のテルピオールを添加した後、60~90℃で24時間加熱して低沸点の有機溶剤を蒸発させた。そして、所定の粘性を得るためにテルピネオールの含有量を調整した後、3本ロールで混ぜてセラミックペーストを得た。すなわち、セラミックペーストのバインダの量とせラミックグリーンシートのバインダの量とは、同じである。このセラミックペーストを使用して、実施例1と同様にして、生の積層体チップを得た。

【0021】実施例1と比較例1との生の積層体チップをそれぞれ100個ずつ用意し、大気中において400℃で2時間脱バインダを行なった後の外観構造欠陥を、光学顕微鏡で観察した。その結果、比較例1では33個デラミネーションが発生しているのに対して、実施例1ではデラミネーションが全く発生していないことが確認された。

【0022】(実施例2)実施例2では、実施例1と比べて、セラミックペーストのセラミック体積濃度PVC(PVC=セラミック粉体の体積×100/(セラミック粉体の体積+樹脂成分の体積))がセラミックスラリのセラミック体積濃度PVCの0.96~1.50倍の範囲になるように、誘電体セラミック粉末、ポリビニルブチラール樹脂、テルピネオールおよび添加剤を混合した後、3本ロールにてよく混ぜ、所望のセラミックペーストのPVCともで以下に定義する。

PVC比率=セラミックペーストのPVC/セラミック スラリのPVC

次に、これらのセラミックペーストを用いて段差吸収層を形成し、実施例1と同様な生の積層体チップを作製した。各積層体生チップを100個用意し、大気中で400℃、2時間脱バインダを行い、外観構造欠陥を光学顕微鏡で観察し、その後、1200~1300℃で4時間焼成し、その後、室温まで冷却し、積層体チップの外観構造欠陥を光学顕微鏡で観察した。また、外観構造欠陥のない積層体チップの断面を研磨して光学顕微鏡で構造欠陥の有無を調査した。その結果を表1に示す。

[0023]

【表 1 】

試料番号	PVC比率	脱パインダー後の外部構造欠陥	焼成後の外部構造欠陥	焼成後の内部構造欠陥
1	0. 96	32/100	42/100	78/100
2	0. 98	17/100	21/100	33/100
3	1. 00	5/100	8/100	12/100
4	1. 02	0/100	0/100	0/100
5	1. 06	0/100	0/100	0/100
6	1. 10	0/100	0/100	0/100
7	1. 14	0/100	0/100	0/100
8	1. 18	0/100	0/100	0/100
9	1. 22	0/100	0/100	0/100
10	1. 26	0/100	0/100	0/100
11	1. 30	0/100	0/100	0/100
12	1. 34	0/100	0/100	4/100
13	1. 38	0/100	0/100	7/100
14	1. 42	0/100	2/100	12/100
15	1. 46	0/100	9/100	28/100
16	1. 50	0/100	15/100	53/100

【0024】表1の結果から、試料番号1~3に示すようにPVC比率が1.02未満では脱バインダ時の収縮量の不一致から脱バインダ後に外観構造欠陥が発生し、焼成後外観構造欠陥、焼成後内部構造欠陥とも高い発生率となる。また、試料番号12~16に示すように、PVC比率が1.30を超えると、脱バインダ後の外観構造欠陥は発生しないものの、焼成時の焼結収縮タイミングの不一致により焼成後に外観構造欠陥およびデラミネーション、クラックなどの内部構造欠陥が発生することが確認された。

【0025】(実施例3)セラミックスラリは、誘電体 セラミック粉末100重量部、バインダとしてのポリビ ニルブチラール樹脂13重量部、低沸点の有機溶剤70 重量部および可塑剤3重量部をボールミルに投入し、2 O時間湿式混合を行って調整した。そして、このセラミ ックスラリに対して、ドクターブレード法を適用して、 厚さ3μmのセラミックグリーンシートを支持体上に成 形した。セラミックグリーンシート100の乾燥は、8 0℃で、5分間行った。また、セラミックペーストは、 セラミックスラリに用いられる誘電体セラミック粉末と 同じ組成の誘電体セラミック粉末100重量部、バイン ダとしてのポリビニルブチラール樹脂8重量部、テルピ ネオール100重量部および添加剤2重量部を混合した 後、3本ロールにてよく混ぜて調整した。導電性ペース トとしては、AgおよびPdの合金からなる導電性粉末 と、有機パインダと、Ag金属レジネートと、有機溶剤 とを3本ロールで混練した後、粘度調整を行った。セラ ミックグリーンシート100の主面上には、内部電極1 02がたとえば約1.5μmの厚みをもって形成され る。内部電極102は、たとえば、スクリーン印刷など I-トニア道爾州ペニフト太付片I - 4 太お榀オスニレ

ンシート100上には、内部電極102の厚みによる段 差がもたらされる。次に、上述した内部電極102の厚 みによる段差を実質的になくならせるように、セラミッ クグリーンシート100の主面上であって、内部電極1 02が形成されていない領域に、段差吸収層104が形 成される。段差吸収層104は、内部電極102のネガ ティブパターンをもって、前述したセラミックペースト を印刷または塗布して付与することにより形成され、次 いで乾燥される。上述のようにして、支持体上に、セラ ミックグリーンシート100上に内部電極102および 段差吸収層104が形成された複合構造物106が、形 成される。このように支持体上に形成された複合構造物 106が、複数用意される。これら複合構造物106 は、支持体から剥離された後、適当な大きさに切断さ れ、所定の枚数だけ積み重ねられる。さらに、その積み 重ねられた物の上下に、内部電極102および段差吸収 層104が形成されていないセラミックグリーンシート 100を積み重ねることによって、生の積層体108が 作製される。この生の積層体108は、積層方向に10 00kg/cm<sup>2</sup>、80℃でプレスされた後、個々の積 層セラミックコンデンサのための積層体チップ110と なるべき大きさに切断される。

【0026】(比較例2)比較例2のセラミックスラリは、実施例3のセラミックスラリと同一のものを使用した。また、セラミックペーストは、誘電体セラミック粉末100重量部、バインダとしてのエチルセルロース樹脂8重量部、テルピネオール100重量部、添加剤2重量部を混合した後、3本ロールにてよく混ぜて調整した。このセラミックスラリとセラミックペーストを使用して、実施例3と同様にして、生の積層体チップを得

察した。その結果、比較例2でははがれなどの構造欠陥が500個中78個確認されたが、実施例3では構造欠陥は確認されなかった。

【0028】なお、この発明は、上述の実施例に限定されるものではない。

【0029】たとえば、上述の実施例では導電性ペーストの金属粉にAgおよびPdの合金が用いられているが、この発明では、それに限るものではなく、Ag、Pd、Cu、Niなどの他の金属粉が用いられてもよい。【0030】また、上述の実施例では積層セラミックコンデンサを例にとって説明したが、この発明は、積層セラミックコンデンサの他に、積層バリスタなど、セラミック素子中に複数の内部電極がセラミック層を介して重なり合うように配設された構造を有する種々の積層セラミック電子部品に適用することが可能である。

#### [0031]

【発明の効果】この発明によれば、段差吸収層に用いる セラミックペーストのバインダの量をセラミックグリー ンシートに用いるセラミックスラリのバインダの量より 少なくすることによって、脱パインダ工程において内部 電極形成部と内部電極未形成部との収縮量を合わせ、脱 バインダ後の外観構造欠陥の発生を防止することができ る。また、この発明によれば、セラミックペーストのP VCをセラミックスラリのPVCの1.02~1.30 倍にすることによって、脱バインダ時の収縮量、焼成時 の収縮タイミングを合わせ、脱バインダ時、焼成時の外 観構造欠陥、内部構造欠陥の発生を防止することでき る。さらに、この発明によれば、セラミックペーストの バインダとセラミックスラリのバインダとを同種とする ことによって、層間密着力を向上させ、生の積層体チッ プの構造欠陥発生を防止することができる。また、この 発明によれば、セラミックペーストにおけるセラミック とセラミックスラリにおけるセラミックとの組成を等し くすることによって、層間密着力を向上させ、生の積層 体チップの構造欠陥発生を防止することができる。以上 の効果により、積層セラミックコンデンサの誘電体層、 内部電極を薄膜化することによるさらなる小型大容量化 が可能となる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】この発明にかかる積層セラミックコンデンサの 製造方法で製造される積層セラミックコンデンサの一例 を示す図解図である。

【図2】この発明にかかる積層セラミックコンデンサの 製造方法において形成される生の積層体の一例の一部を 示す断面図解図である。

【図3】この発明にかかる積層セラミックコンデンサの 製造方法において形成される積層体チップの一例を示す 図解図である。

【図4】従来の積層セラミックコンデンサの一例を示す 図解図である。

【図5】従来の積層セラミックコンデンサの製造方法において形成される生の積層体の一例の一部を示す断面図解図である。

【図6】従来の積層セラミックコンデンサの製造方法において形成される積層体チップの一例を示す図解図である

【図7】従来の積層セラミックコンデンサの製造方法において形成される生の積層体の他の例の一部を示す断面 図解図である。

【図8】従来の積層セラミックコンデンサの製造方法において形成される積層体チップの他の例を示す図解図である。

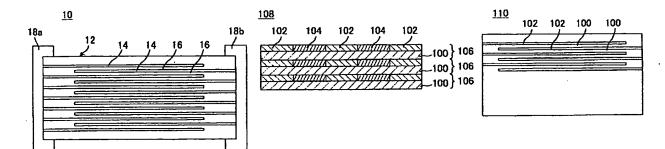
#### 【符号の説明】

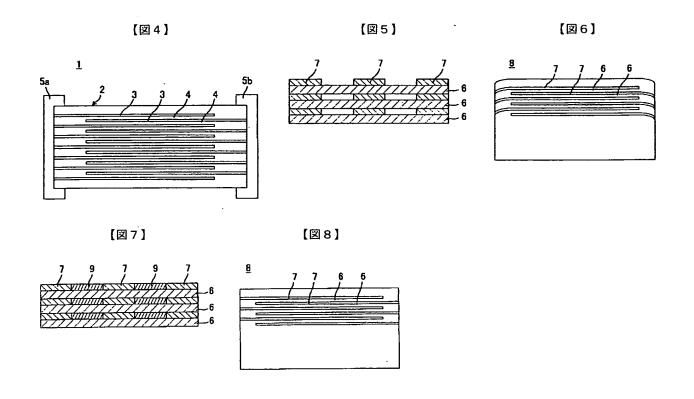
- 10 積層セラミックコンデンサ
- 12 セラミック素子
- 14 内部電極
- 16 セラミック層
- 18a、18b 外部電極
- 100 セラミックグリーンシート
- 102 内部電極
- 104 段差吸収層
- 106 複合構造物
- 108 生の積層体
- 110 積層体チップ

【図1】

【図2】

【図3】





フロントページの続き

Fターム(参考) 5E001 AB03 AD02 AH01 AH09 AJ01 AJ02 5E082 AB03 BC38 EE04 EE35 FG06 FG26 FG54 LL01 LL02 MM24 PP10